

講演会のお知らせ

日時 7月21日(木) 16:30~18:00

場所 情報科学研究科高層棟2階 A21講義室

～講師および講演題目～

1. 東北大学 流体科学研究所 グリーンナノテクノロジー研究分野

教授 寒川 誠二 先生

「中性粒子ビームプロセスによる原子層エッチング、
表面改質、堆積技術とナノデバイス開発」

2. 台湾國立交通大學 National Chiao Tung University

Prof. Yming Li

「Miniband Formulation in Ge/Si Quantum Dot Array」

概要； 将来のエレクトロニクスの発展に必要な最先端のナノ構造作製技術と極めて高性能の電子・光デバイスの実現に関して、世界的に活躍されている上記お二方の講師をお招きして、情報科学研究科講演会を開催いたします。ぜひとも聴講下さい。

問合せ先； 情報科学研究科 電子材料学研究室 村山(内 6481)